

## 日本化粧品技術者会誌 Vol. 39, No. 1 目次

巻頭言.....	山口道廣	1
<b>【総 説】</b>		
クレンジングオイルの市場と技術動向について.....	津田ひろ子	3
<b>【報 文】</b>		
o フタルアルデヒドをプレカラム誘導体化試薬として用いた吸光検出逆相分配高速液体クロマトグラフィーによる 2,2,2-ニトリロトリエタノール中の		
2 アミノエタノールの定量.....	影島一己, 岡田健児, 齋藤 博, 清水敏之	10
CG 画像によるベースメイクの光沢感の評価		
.....	南 浩治, 金子智道, 鍋島博英, 岩本 啓, 小島伸俊, 長谷 昇, 堀 公彦	16
<b>【ノ ー ト】</b>		
新しい攪拌方式による乳化粒子コントロール技術について.....	永井康子, 麻 彪, 石津敬司郎	26
<b>【レ ポ ー ト】</b>		
第 23 回 IFSCC オーランド大会に出席して.....	坂本哲夫	32
第 27 回 SCCJ セミナー.....		41
<b>【書 評】</b>		
最新ヘアカラー技術 特許にみる開発動向.....	飯田一郎	45
<b>【資 料】</b>		
技術情報 (No. 293 ~ 295).....		46
Journal of Cosmetic Science ( Vol. 55, No. 6 ).....		65
International Journal of Cosmetic Science ( Vol. 26, Issue 6, Vol. 27, Issue 1 ).....		67
<b>【本会の記事】</b>		
日本化粧品技術者会のご案内.....		70
会の動静.....		71
<b>【学会行事予告】</b>		
2005 年度 SCCJ 総会 / 第 28 回 SCCJ セミナー / 第 2 回化粧品産業技術展 / 第 56 回 SCCJ 研究 討論会 / 第 16 回 IFSCC CONFERENCE( フローレンス大会 ) / 第 29 回 SCCJ セミナー / 第 57 回 SCCJ 研究討論会 / 第 24 回 IFSCC CONGRESS( 大阪大会 ) / 太陽紫外線防御研究委員会第 15 回シンポジウム・第 11 回公開セミナー / 日本農芸化学会第 31 回化学と生物シンポジウ ム・2005 年度大会 / 日本薬学会第 125 回年会 / 第 104 回日本皮膚科学会総会 / 日本化粧品 学会第 30 回学術大会・総会.....		72
日本化粧品技術者会誌投稿規定.....		76
日本化粧品技術者会誌投稿の手引き.....		77
SI 単位表.....		79
協賛広告一覧.....		79
SCCJ ジャーナル協賛広告応募要項.....		80
編集後記.....	末次一博	81

# Journal of SCCJ Vol. 39, No. 1 Contents

## 【Review】

Market and Technical Trend of Cleansing Oils .....Hiroko Tsuda 3

## 【Originals】

Determination of 2-Aminoethanol in 2,2,2 -Nitrilotriethanol by Reversed-Phase HPLC-UV Using  
o-Phthalaldehyde as a Pre-Column Derivatizing Reagent  
.....Kazuki Kageshima, Kenji Okada, Hiroshi Saito, Toshiyuki Shimizu 10

Evaluation of Glossy Appearance of Facial Make-up Using CG Images  
.....Koji Minami, Tomomichi Kaneko, Hirohide Nabeshima, Hiroshi Iwamoto,  
Nobutoshi Ojima, Noboru Nagatani, Kimihiko Hori 16

## 【Note】

Technology in Emulsified Particle Size Control by New Mixing Method  
.....Yasuko Nagai, Takeshi Asa, Keishiro Ishizu 26

### 複写される方へ

本誌に掲載された著作物を複写したい方は、(社)日本複写権センターと包括複写許諾契約を締結されている企業の方でない限り、著作権者から複写権の行使の委託を受けている次の団体から許諾を受けて下さい。著作物の転載・翻訳のような複写以外の許諾は、直接本会へご連絡ください。

〒107 0052 東京都港区赤坂 9 6 41 乃木坂ビル (中法) 学術著作権協会  
TEL : 03 3475 5618, FAX : 03 3475 5619, E-mail : jaacc@mtd.biglobe.ne.jp